



令和5年4月19日

## 広島大学ナノデバイス研究所 J-Innovation HUB 棟（Jイノベ棟）竣工式を行います（4/25）

### 情報提供

広島大学ナノデバイス研究所（寺本章伸所長）は、1986年の設置以来、国内外の半導体に関連する研究開発及び人材育成を牽引してきました。

このたび、革新的半導体の研究開発によるフロンティアの開拓と、これによる新たな市場及び経済的価値の創出とともに、交流と共同研究を通じたオープンイノベーションの拠点となる「J-Innovation HUB 棟」（Jイノベ棟）が、経済産業省並びに地元自治体や関係企業の支援を受けて完成しました。

この施設は、次世代半導体の製造技術プラットフォームの実現を目指して令和5年3月に設立された「せとうち半導体共創コンソーシアム」の活動拠点でもあり、海外有力大学との連携を含め、地域内外の関連産業の期待に応える事業を展開することにより、我が国の半導体産業の再興に貢献します。

このたび、下記の通り竣工式を挙行しますので、取材をお願いします。

### 記

日時：令和5年4月25日（火）11：00～12：00

場所：広島大学ナノデバイス研究所 Jイノベ棟（東広島市鏡山1-4-2）

- 次第：
1. 開式の辞
  2. 越智学長 挨拶
  3. 来賓（青木中国経産局長、玉井広島県副知事、高垣東広島市長） 挨拶
  4. 寺本ナノデバイス研究所長 挨拶
  5. せとうち半導体共創コンソーシアム 設立紹介
  6. テープカット
  7. 閉式の辞
- （竣工式終了後）Jイノベ棟 施設案内

\*取材に当たっては事前の登録をお願いします。

### 【お問い合わせ先】

ナノデバイス研究所 特命教授 今岡孝之（いまおかたかし）

E-mail : [timaoka@hiroshima-u.ac.jp](mailto:timaoka@hiroshima-u.ac.jp)

Tel : 082-424-6265

発信枚数：A4版 3枚（本票含む）



〈広島大学ナノデバイス研究所 J-Innovation HUB 棟 (Jイノベ棟) 施設概要〉

- 【建物名称】 広島大学ナノデバイス研究所 J-Innovation HUB 棟
- 【建物概要】 鉄筋コンクリート造 3階建  
建築面積 524.28 m<sup>2</sup>  
延床面積 1517.25 m<sup>2</sup>
- 【事業名】 経済産業省 令和3年度  
「産学連携推進事業費補助金(地域の中核大学の産学融合拠点の整備)」  
(Jイノベ プラットフォーム型)
- 【総事業費】 12.5億円
- 【フロア概要】

3F	AI/IoT, B6G (Beyond 6G) 研究開発フロア
2F	XEE (極限環境エレクトロニクス) /ALNP (原子層ナノプロセッシング) 研究開発フロア
1F	Jイノベ交流室・研究員室 (多目的フリースペース、研究員室フロア)

【建物外観】



【位置図】



(別紙)

【FAX返信用紙】

FAX : 082-424-6040

広島大学 広報室 行

< 4月25日(火) 11時・東広島キャンパス >

広島大学ナノデバイス研究所  
J-Innovation HUB 棟 (Jイノベ棟) 竣工式を行います

日 時 : 令和5年4月25日(火)

<式典> 11時~12時

ご出席  ご欠席

<施設見学> 12時~13時

ご出席  ご欠席

場 所 : ナノデバイス研究所 Jイノベ棟 (東広島市鏡山1-4-2)

貴社名 \_\_\_\_\_

部署名 \_\_\_\_\_

ご芳名 \_\_\_\_\_ (計 名)

電話番号 \_\_\_\_\_

誠に恐れ入りますが、上記にご記入頂き、4月24日(月)15時  
までにご連絡願います。